DERWENT-ACC-NO:

1988-275411

DERWENT-WEEK:

198839

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Epoxy! resin moulding compound - contg. inorganic filler

coated with silicon cpd.

August 22, 1988

PATENT-ASSIGNEE: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [MATW]

PRIORITY-DATA: 1987JP-0034724 (February 18, 1987)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO JP 63202621 A PUB-DATE

LANGUAGE N/A

PAGES 002

MAINIPC N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 63202621A

N/A

1987JP0034724

February 18, 1987

INT-CL (IPC): C08G059/18, C08K009/06, C08L063/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 63202621A

BASTC-ABSTRACT:

Cpd. contains inorganic filler coated with silicon cpd.

The coat of the filler, pref. comprises multiple layer formed from different kinds of silicon cpd.

USE/ADVANTAGE - The cpd. is useful for sealing semiconductor, integrated circuit, filter, rectifier, etc. Unlike conventional epoxy moulding cpd. contg. alumina as filler, which is effective for improving mouldability and thermal conductivity of moulding cpd., the cpd. has excellent mould releasing property and sealing property, beside sufficient mouldability and thermal conductivity.

In an example, a moulding cpd. for sealing semiconductor was obtd. by compounding, pts.wt. epoxy resin 25, phenol resin 10, carbon black 0.5, imidazole hardening agent 0.5, spherical alumina 32, crystalline silica 31.3, aminp-modified silicon cpd. 0.1 and epoxymodified silicon cpd. 0.5, where, each of alumina and silica filler was coated by aminemodified silicon, which is baked at 160 deg.C for 10 min., firstly and then overcoated by epoxy-modified silicon cpd., which is baked at 180 deg.C 30 min., before use. Cpd. thus prepd. showed excellent moulding property and high thermal conductivity.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: POLYEPOXIDE RESIN MOULD COMPOUND CONTAIN INORGANIC FILL COATEG SILICON COMPOUND

DERWENT-CLASS: A21 A85 L03

CPI-CODES: A05-A01B; A08-M01D; A08-R01; L04-C20A;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1544U; 1694U ; 5085U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0034 0035 0205 02B 0069 0231 1277 1282 2020 2217 2218 2299 2302 2307 2545 2560 3252 3253 2665 2738 3279 2743

Multipunch Codes: 014 04 040 06- 140 15- 20- 226 229 231 273 299 303 307 308

PAT-NO:

JP363202621A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 63202621 A

TITLE:

EPOXY RESIN MOLDING MATERIAL

PUBN-DATE:

August 22, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OKABE, HIDEKI TORII, MUNETOMO

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

N/A

APPL-NO:

JP62034724

APPL-DATE:

February 18, 1987

INT-CL (IPC): C08G059/18, C08K009/06, C08L063/00

US-CL-CURRENT: 523/212

### ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the titled molding material having moldability along with high thermal conductivity, for semiconductor sealing use, by incorporating an epoxy resin composition with silicone compound-coated inorganic filler.

CONSTITUTION: The objective molding compound can be obtained by incorporating (A) an epoxy resin (e.g., of bisphenol A type) composition with (B) silicone compound coated inorganic filler (pref., with high thermal conductivity such as crystalline silica or spherical alumina). Said silicone compound-coating can preferably be performed with two or more kinds of silicone compound.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

#### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-202621

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988)8月22日

C 08 G 59/18 C 08 K 9/06

63/80

NLD CAH 6609-4J 6845-4J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

49発明の名称

エポキシ樹脂成形材料

頭 昭62-34724 ②特

22出 9.1 昭62(1987) 2月18日

砂発 明 者

秀 樹 宗 朝

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

眀 # 仍発 松下電工株式会社 包出 顋 人

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

大阪府門真市大字門真1048番地

②代 理 弁理士 竹元 敏丸

岡

部

外2名

#### 1 発明の名称

エポキシ酸脂成形材料

#### 2 特許請求の範囲

|11| シリコン化合物被凝無機充填剤を含有して なることを特徴とするエポキシ樹脂成形材料。

シリコン化合物被援が、異趣のシリコン化 合物による複数被覆であることを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載のエポキン樹脂成形材料。

#### 3 発明の詳細な説明

#### 〔技術分野〕

本朔明は半導体を動止するエポキシ樹脂成形材 料に関するものである。

#### (背景技術)

近年、電気、電子機器の部品の低コスト化と生 産性肉上のため、プラスチックによる対止がなさ れるようになってきた。これらの電気部品や電子 部品には例えばトランジスター、ダイオード、コ ンデンサー、フィルター、監流器、抵抗体、コイ ル、IC、LSC、SLSI等があり、最近の半

導体デバイスの動向を見るとパッケージの小型化、 デバイスの高出力が要宜され、成形性がよく且つ 商無伝可性の成形材料が望まれている。この為ァ ルミナを含引させるととが検討され、高熱伝源性 は避成されたが離型性、光質性等の成形性が大巾 に低下するという問題があった。

## (発明の目的)

本発明の目的とするところは、成形性、高級伝 海性に優れたエポキシ樹別成形材料を提供すると とにある。

#### (発明の開示)

本発明はシリコン化合物被覆無級充填剤を含有 してなるととを特殊とするエポキシ糾別成形材料 のため、成形性、高熱伝染性を併せ有するエポキ シ樹脂成形材料とするととができたもので、以下 木苑明を詳細に説明する。

本希明に用いるシリコン化合物としては、好さ しくはアミノ基かエポキン蓝のどちらか一方を宜 能盐として有するシランモノマー又はオルガノポ リシロキサンを用いることが発ましい。又、シリ

# 特開昭63-202621(2)

コン化合物被覆が、具種のシリコン化合物による 複数被覆であることが好ましく、被硬に際しては 焼付被覆であることが選ましいことである。無機 充質剤としては好ましくは結晶シリカ、球状アル ミナ等のような高熱伝導性無機充填剤を用いると とが望ましい。

第 1 表

			重量部
	突旋例1	突施例 2	比較例
エポキシ機能	25	25	25
フエノール樹脂	10	10	10
カーボンブラック	0.5	0.5	0.5
イミダゾール系硬化剤	0.5	0.5	0.5
球状アルミナ	32	63.3	32
結晶シリカ	31.3	0	31
アミノ変性シリコン化合物	0.1	0.1	O
エポキシ変性シリコン化合物	0.1	0.1	0
カップリング剤	0.5	0.5	0.5
カルナパワックス	0	0	0.5

# 〔発明の効果〕

実施例1及び2と比較例の成形性、熱伝導性は 第2表で明白なように本発明のものの性能はよく、 本発明のエポキン樹脂成形材料の優れていること を磁器した。 強器、抵抗体、コイル、IC、LSI、VLSI 等の電子部品の多数個取り成形に適することは勿 齢、圧縮成形にも適用できるものである。以下本 発明を実施例にもとずいて詳細に説明する。

実施例1万至3と比較例1及び2

第1表の配合安に従って材料を配合、混合、混 載して半導体対止用エポキシ樹脂成形材料を得、 トランスファー成形機を用いて金型温度 175 ℃、 成形圧力の W/d 、硬化時間 3 分の条件でトランジ スタを対止成形して電子部品を得た。との際、実 施例 1 乃至 3 の球状アルミナ及び結晶シリカについてはアミノ変性シリコン化合物で被獲し 160 ℃ で10 分加熱 後、更にその上にエポキン変性シリコン化合物を被覆し 180 ℃で30 分加熱してから用いた。

第 2 . 丧

			突施例 1	突施例 2	比较例
成	形	性	0	0	××
觚	伝 導	性	0	0	0

特 許 出 顧 人 松 下 覧 工 株 式 会 社 代理人弁理士 竹 元 敏 丸 (ほか2名)